

Plattenversuchsstand

Prinzip

Messung der Wärmeleitfähigkeit beliebiger Schichtaufbauten und poröse Strukturen bei Raumtemperatur mit dem stationären Plattenverfahren in Anlehnung an DIN EN ISO 22007.

Hersteller	Eigenentwicklung / Eigenbau
Prinzip	Stationäres Referenz-Plattenverfahren
Arbeitstemperatur	-30 ... 60 °C
Temperaturdifferenz über Probe	10 ... 30 K
Probenabmessungen <ul style="list-style-type: none">- quadratisch (Kantenlänge)- rechteckig (L x B)- Rund (Durchmesser)	30 mm, 50 mm 30 x 100 mm ² 30 mm
Probenhöhe	5 ... 30 mm
